

Ein Referenzbeispiel von den Experten der Oberflächenbehandlung

DIALYSE-ANLAGE FÜR CHEMISCH KUPFER (A-478)

LOHNBESCHICHTER

Realisation: 2011
Kunde: Wird auf Anfrage bekanntgegeben.



- Einbau in zweiteiligen Schrank
- Nassbereich und Elektrik getrennt
- Kontrollierter Betrieb eines Diffusionsdialysestapels
- Eingebauter Kupfer-Kontroller
- Automatische, zeitgesteuerte Rückspülung beim Abstellen der Anlage